

早稲田大学常勤嘱託職員募集
理工センター技術部技術企画総務課<技術職>

業務内容	<p>早稲田大学理工センター技術部技術企画総務課(勤務地: 研究開発センター)において、クリーンルーム他ナノテクノロジー研究センター施設における、以下の業務に従事する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ナノ・マイクロデバイス製造・観察・計測装置に関するオペレーション業務及び、日常点検及び故障時の一次対応業務 2. NTRC機器群に電気・ガス・純水・その他を供給するユーティリティに関する日常点検および故障時の一次対応業務 3. NTRC利用者に対する機器操作説明及び関連知識・技術の指導業務 4. NTRCで取り扱う化学物質(薬品)、廃棄物(廃液含む)の管理、安全衛生管理業務 5. 研究開発品を試作代行に関する業務 6. 他機関(主に公的機関)との連携に伴う業務 7. 上記担当業務における日次の進捗管理 8. 上記担当業務における他業務担当者・関連箇所との恒常的な連絡調整 9. その他、事務所運営に関する一般業務および職場運営上不可欠な臨時的業務
募集人数	1名
受入資格	常勤嘱託
採用日	2026年6月1日 ※開始日応相談
契約期間	採用予定日から2027年3月31日まで(契約更新あり・最長2031年3月31日まで) ※資格に関わらず2013年4月1日以降に本学での雇用歴があり、前回退職日から今回の採用日までの間の無契約期間が6か月に満たない場合は、契約期間や契約更新の有無について、本募集要項のとおりとならない場合があります。
応募資格	<p>次の条件を満たす方</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 半導体パラメータアナライザを用いたの電流-電圧(I-V)、容量-電圧(C-V)特性の測定技能を有しナノ・マイクロデバイス技術分野において大学院修了程度以上の知識と経験を有する方 2. ナノ・マイクロデバイスに関する教育研究機関または企業の研究所等に於いて5年以上在籍し、自分で装置を扱った経験及び部下への指導等の経験を有する方 3. 一般的なPCソフトの取り扱い能力を有する方 (Word、Excelは必須、各種CADソフト、ネットワーク管理経験があるとよい) 4. 外国籍の方の場合は、就労可能な在留資格を有する方 5. 過去に本学嘱託職員として就業経験のある場合は、採用日時点で本学退職後6か月以上経過し、かつ理工センター技術部技術企画総務課の就業経験がない方 (応募時点で退職後6か月以上経過している必要はありません。) <p><その他> 次のいずれかの資格を保有していればよい</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危険物取扱主任者(甲種)、・毒物劇物取扱主任者、電気主任技術者、高圧ガス取扱主任者、半導体製造・観察・計測装置に関連する公的資格
勤務条件	<p>■勤務地: 早稲田大学理工センター技術部技術企画総務課(研究開発センター担当) 東京都新宿区早稲田鶴巻町513(早稲田大学研究開発センター)</p> <p>■勤務時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:15(休憩1時間)</p> <p>■休日: 日曜日・土曜日・年末年始・国民の祝日(授業実施日を除く)・臨時休業日・創立記念日</p> <p>■休暇: 年次有給休暇・両立支援休暇・夏季一斉休暇・年始一斉休暇等</p> <p>※土曜日等の休日出勤の場合は、他の曜日に振替休日を付与</p> <p>※シフト勤務(勤務時間の前倒しまたは後ろ倒し)の可能性あり</p> <p>※時間外勤務をお願いすることがあります</p> <p>■待遇: 本学規程による。常勤嘱託・専門嘱託2号等級 (月額326,450円、賞与年間3か月、別途通勤定期券代支給、契約更新時に昇給の可能性あり)</p> <p>■社会保険: 厚生年金、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険</p> <p>■副業: 本学は就業規程上、副業に際し大学の承認を得ることとしています。副業を予定している方は面接の際にお申し出下さい。</p>
応募方法	<p>以下のとおり、応募書類(ExcelまたはWordで作成のこと)をメール添付で送付して下さい。不備がある場合は、受け付けられません。</p> <p>■応募書類</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 履歴書(下記の本学所定様式をダウンロードして使用、写真データ貼付) https://waseda.box.com/v/rirekisho-shokutaku 2. 詳細な職務経歴書(A4判、書式自由) 3. 志望理由書(A4判、書式自由) 4. (お持ちの方のみ) 資格を証明する書類のコピー 5. (外国籍の方の場合) メール本文にてお持ちの在留資格の名称、在留期間(満了日)をお知らせください <p>※応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。</p> <p>※採用予定日から勤務できない場合は、勤務開始可能日を履歴書に明記してください。</p> <p>※全てのファイルには必ずパスワードを掛けて下さい。(パスワードは応募書類送信時と別メールでお知らせください)</p> <p>■締切日: 随時</p> <p>■応募書類送信先: waseda@r-staffing.co.jp</p> <p>■件名: 【応募書類】早稲田大学 嘱託採用RG(ナノテクノロジー: 半導体パラメータ)係</p> <p>■注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 応募書類はすべてメール添付で送信してください。 2. すべての書類の右上に氏名を明記してください。 3. メール添付での送信が出来ない場合は、waseda@r-staffing.co.jp までご相談ください。 <p>【個人情報の取扱い】</p> <p>ご提出いただいた個人情報は採用選考のために利用します。</p> <p>また、採用決定者の個人情報については、引き続き採用後の雇用管理のために利用します。</p> <p>その他の方の個人情報は、採用試験終了後、本学が責任をもって廃棄いたします。</p> <p>なお、早稲田大学は嘱託職員の採用に関わる各種事務業務を株式会社リクルートスタッフィングに業務委託しています。</p> <p>そのため、応募者に対する選考結果の通知について委託先である株式会社リクルートスタッフィングから行うことがありますので予めご了承ください。</p>
選考	<p>書類選考の結果については、随時行います。</p> <p>書類選考合格者に対する次の選考は、随時行います。</p>
問合せ先	<p>募集案件内容に関すること: 早稲田大学人事部人事課 E-mail: syokutaku@list.waseda.jp</p> <p>書類送付方法・書類到着確認などに関すること: 株式会社リクルートスタッフィング 早稲田大学 嘱託採用係 E-mail: waseda@r-staffing.co.jp</p> <p>早稲田大学は、職員の採用等において、国籍、性別、信条、障がい等を理由とするいかなる差別も行いません。</p> <p>嘱託職員採用案内へ戻る⇒ http://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/personnel/contract-staff</p>